. .)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-25398

(43)公開日 平成6年(1994)2月1日

(51)Int.Cl.⁴
C 0 8 G 64/06

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特頤平4-179793

(71)出版人 000215888

帝人化成株式会社

東京都港区西新橋1丁目6番21号

(22)出題日

平成4年(1992)7月7日

(72)発明者 竹本 英海

東京都港区西新橋1丁目6番21号 帝人化

成株式会社内

(72)発明者 徳田 俊正

東京都港区西新橋1丁目6番21号 帝人化

成株式会社内

(74)代型人 弁理士 前田 純博

(64)【発明の名称】 高屈折率低複屈折性ポリカーポネート樹脂

(57)【契約】

【目的】 ポリカーボネート樹脂の透明性を根なわず、 商屈折率で且つ低複屈折性のポリカーボネート樹脂を提 供する。

【構成】 9.9-ビス (4-オキシフェニレン) フルオレン構造単位を、41~95単位含有し、光弾性定数が50×10⁻¹³ cm² / dyne以下で且つ比粘度が0.19以上である高屈折率定複屈折性ポリカーボネート樹脂。

. 1

特開平6-25398

(2)

*【化1】

【特許請求の範囲】

下記一般式[1] 【請求項1】

「式中R1 ~R4 は水素原子、ハロゲン原子、フェニル っていてもよい。〕で安される構成単位及び下記一般式 [2]

1

[化2]

[式中Wは単結合、アルキリデン基、シクロアルキリデ ン基、フェニル基置換アルキリデン基、スルホン基、ス ルフィド基又はオキシド基であり、Rs 及びRsは水素 20 原子、ハロゲン原子、フェニル基、炭素数1~3のアル キル基であって、同一又は異なっていてもよく、m及び пは失々1~4の整数である。]で表される構成単位か らなり、一般式 [1] で表される構造単位を41~95 モル%含有し、光弾性定数が50×10⁻¹³ cm² /dyne 以下で且つ0、7g を100mlの塩化メチレンに溶解し 20℃で測定した比粘度が0、19以上である高屈折 率、低複屈折性ポリカーポネート樹脂。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、屈折半及び複屈折の改 **善されたポリカーボネート樹脂に関する。更に詳しく** は、特定量の9、9ーピス(4ーオキシフェニレン)フ ルオレン構造単位を有する高屈折率、低複屈折性で且つ 透明性に優れるポリカーポネート樹脂に関する。このよ うな樹脂はその特性を生かしCDピックアップレンズ、 フレネルレンズのような光学レンズ、プロジェクション テレビ用スクリーン、位相差フィルムのようなフィル ム、ディスク用の素材として極めて有用なものである。

[0002]

【従来の技術】従来、2,2-ビス(4-ヒドロキシブ ェニル) プロパンにカーポネート前駆体物質を反応させ て得られるポリカーボネート樹脂は透明性、耐熱性、機器

※舷的特性、寸法安定性が優れているがゆえにエンジニア 苏、炭素数1~3のアルキル基であって、同一又は異な *10* リングプラスチックとして多くの分野に広く使用されて いる。特に透明性に優れることから光学材料としての用 途も多い。しかしながら、かかるポリカーポネート樹脂 は光学材料としては複屈折が大きいという騒点を有して

2

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、ポリカー ボネート樹脂の透明性を掛なわず高屈折率で且つ低複風 折性のポリカーボネート樹脂を提供することを目的とす

【0004】本発明者は、この目的を達成せんとして鋭 意検討を重ねた結果、9、9-ビス(4-オキシフェニ レン) フルオレン構造単位を特定割合導入したポリカー ポネート共産合体が上記目的を達成することを見出し、 本発明に到達した。

【0005】9、8-ピス(4-ヒドロキシフェニル) フルオレンにカーボネート前駆体を反応させて得られる 芳香族ポリカーボネート樹脂は公知であり、このポリマ 一が高屈折率で耐熱性が良好なことも知られている。し かしながら、このホモポリマーを合成する際、溶剤に不 30 浴のゲル状物が多量に生成し、溶剤可溶成分の収率は高 々60~70%で実用性に乏しいものであった。また、 このものを溶融成形しようとした場合、溶融粘度が高す ぎて成形できないという問題があった。

【0006】しかるに、9、9ーピス(4ーオキシフェ ニレン) フルオレン構造単位を特定量共重合した芳香族 ポリカーボネート樹脂が、このような欠点を有しないば かりか、高屈折率で低後屈折性を示すことは驚くべきこ とである。

[0007]

40 【課題を解決するための手段】本発明は、下記一般式 [1]

[8000]

【化3】

[0009] [式中R: ~R: は水素原子、ハロゲン原 50 子、フェニル基、炭素数1~3のアルキル基であって、

特別平6-25398

(3)

同一又は異なっていてもよい。] で表される構成単位及 び下記一般式[2]

[0010] 【化4】

【0011】 [式中Wは単結合、アルキリデン基、シク ルホン基、スルフィド基又はオキシド基であり、Rs 及 びReは水素原子、ハロゲン原子、フェニル基、炭素数 1~3のアルキル基であって、同一又は異なっていても よく、m及びnは夫々1~4の整数である。〕で表され る構成単位からなり、一般式 [1] で表される構造単位 を41~95モル%含有し、光弾性定数が50×10 -13 cm² /dyne以下で、且つ0. 7g を100mlの塩化 メチレンに溶解し20℃で測定した比粘度が0.19以 とである高屈折率、低複屈折性ポリカーポネート樹脂に 係わるものである。

【0012】本発明で対象とするのポリカーボネート樹 胎は、9、8ーピス(4ーヒドロキシフェニル)フルオ レン類と一種以上の他の二価フェノール化合物類と末端 **停止剤及びカーポネート前駆体物質の反応によって製造** される。通常ホスゲンを使用する界面電縮合法、又は炭 酸ジェステルを使用するエステル交換反応によって製造 される。

【0013】9、9ービス(4ーヒドロキシフェニル) フルオレン類としては、例えば9、9-ピス(4ーヒド ロキシフェニル) フルオレン、9、9ーピス(3ーメチ 30 ルー4ーヒドロキシフェニル) フルオレン、9,9ーピ ス (3-エチルー4-ヒドロキシフェニル) フルオレン 等があげられ、特に9, 8-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル) フルオレンが好ましい。

【0014】他の二価フェノールとしては例えばピス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、2, 2-ピス(4 --ヒドロキシフェニル) プロパン [通称ピスフェノール A]、2, 2-ピス(4-ヒドロキシー3-メチルフェ ニル) プロパン、4、4ーピス(4ーヒドロキシフェニ ル) ヘプタン、2. 2-ピス (4-ヒドロキシー3, 5 40 リ金属塩、アルカリ土類金属塩、第4級アンモニウム塩 ージクロロフェニル) プロパン、2. 2ーピス(4ーヒ ドロキシー3, 5ージブロモフェニル) プロパン、ビス (4-ヒドロキシフェニル) オキサイド、ピス(3,5 ージクロロー4ーヒドロキシフェニル)オキサイド、 4, 4' ージヒドロキシジフェニル、3, 3' ージクロ ロー4. 4' ージヒドロキシジフェニル、ピス (4ーヒ ドロキシフェニル) スルホン、ピス (3, 5ージメチル -4-ヒドロキシフェニル) スルホン、ピス (4-ヒド ロキシフェニル)スルフィド、ピス(4-ヒドロキシフ

ルAが好ましい。末端停止剤としては例えばp-tertーブ チルフェノールのような一価フェノールが使用される。 使用量は使用する二価フェノールに対し、通常0.01 ~10モル%、好ましくは0.03~8モル%である。 【0015】ホスゲンを使用する界面重縮合反応では、 通常酸結合剤の水溶液に9,9-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) フルオレン類と他の二価フェノールを溶解 し、有機溶媒の存在下に反応させる。酸結合剤としては 例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ ロアルキリデン基、フェニル基置換アルキリデン基、ス 10 金属の水酸化物等が使用され、有機溶媒としては例えば 塩化メチレン、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素 が使用される。反応は通常0~40℃、好ましくは20 ~30℃で10分~10時間程度で終了する。反応の進 行に伴い反応系のpHを10以上に保持することが好まし い。また、反応を促進させるために触媒を用いてもよ く、触媒としては例えばトリエチルアミン、テトラーロ ープチルアンモニウムプロマイド、テトラーュープチル ホスホニウムプロマイドのような三級アミン、四級アン モニウム化合物、四級ホスホニウム化合物等があげられ る。更に、必要に応じハイドロサルファイトのようなて 酸化防止剤を加えることもできる。

> 【0016】炭酸ジエステルを使用するエステル交換反 応では、不活性ガス雰囲気下9,9ーピス(4ーヒドロ キシフェニル) フルオレン類と他の二価フェノール化合 物を炭酸ジエステルと加熱しながら撹拌して生成するア ルコール又はフェノールを留出させることで行われる。 反応温度は生成するアルコール又はフェノールの沸点等 により異なるが、通常120~350℃の範囲である。 反応後期には系を減圧にして生成するアルコール又はフ ェノールの留出を容易にさせて反応を完結させる。炭酸 ジェステルとしては例えばジフェニルカーポネート、ジ ナフチルカーポネート、ピス (ジフェニル) カーボネー ト、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジ ブチルカーポネート等があげられる。これらのうち特に ジフェニルカーポネートが好ましい。

【0017】重合速度を速めるために重合触媒を使用す ることもでき、重合触媒としては水酸化ナトリウムや水 酸化カリウム等のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の 水酸化物類、ホウ素やアルミニウムの水酸化物のアルカ 類、アルカリ金属及びアルカリ土類金属のアルコキシド 類、アルカリ金属及びアルカリ土類金属の有機酸塩類、 **蚯鉛化合物類、ホウ素化合物類、ケイ素化合物類、ゲル** マニウム化合物類、有機スズ化合物、鉛化合物類、アン チモン化合物類、マンガン化合物類、チタン化合物類、 ジルコニウム化合物類等の通常エステル化反応、エステ ル交換反応に使用される触媒を使用することができる。 触媒は一種だけを用いても二種以上を組合わせて用いて もよい。これらの触媒の使用量は原料の二価フェノール ェニル) スルホキシド等があげられ、特にピスフェノー 50 に対し0.0001~1 重量%、好ましくは0.000

, 3,

特開平6-25398

(4)

5~0. 5 重量%の範囲で選ばれる。

【0018】ポリカーポネート樹脂の分子量は、濃度 0.7g /dlの塩化メチレン溶液にして20℃で測定し た比粘度で表して0.19以上、好ましくは0.26~ 0. 45のものである。0. 19未満のものでは得られ る成形品が脆くなるので適当でない。

【0019】本発明のポリカーポネート樹脂は、前配一 殷式 [1] で表される構造単位と一般式 [2] で表され る構造単位の含有率が前者41~95モル%に対し後者 位の含有率が41モル%未満では、複屈折が充分に低く ならず、95モル%を越えると複屈折は楽しく低減する が、透明性が悪くなる。

【0020】本発明のポリカーボネート樹脂には、必要 に応じて例えばトリフェニルフォスファイト、トリス (ノニルフェニル) フォスファイト、ジステアリルペン タエリスリトールジフォスファイト、ジフェニルハイド ロジェンフォスファイト、イルガノックス1076 [ス テアリルーβー (3, 5-ジ-tert-ブチルー4ーヒド ロキシフェニル) プロピオネート] 等のような安定剤、 例えば2- (2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニ ル) ベンソトリアソール、2-(2'-ヒドロキシー 3', 5' -ジ-tert-アミルフェニル) ベンゾトリア ソール、2- (2'-ヒドロキシ-4'-オクトキシフ ェニル) ベンソトリアゾール、2-ヒドロキシー4ーオ クトキシベンソフェノン等のような耐候剤、着色剤、帯 電防止剤、雕型剤、滑剤等の添加剤を加えてもよい。ま た、本発明のポリカーポネート樹脂を成形するには射出 成形、押出成形、熱プレス成形等任意の方法が採用され るが、透明性を高くするためには流延法で製膜する方法 30 が最適である。以上のようにして得られる本発明のポリ カーポネート樹脂は高屈折率、低根屈折性で且つ優れた 透明性を示す。

[0021]

【実施例】以下に実施例をあげて本発明を更に説明す る。なお、実施例中の部及び%は特に断らない限り重量 部及び重量%である。また比粘度、全光線透過率、屈折 **| お及び光弾性係数は下記の方法で測定した。**

【0022】比粘度:ポリマー0.7gを100mlの塩 化メチレンに溶解し、20℃で測定した。

全光線透過率: ASTM D-1003に準拠して日本電色 (株) 製Σ80により測定した。

屈折率:アタゴ (株) 製アッペ展折計により波長59 8. 3nmのD線を用いて25℃で測定した。 光弾性係数(根屈折性):30mm×10mm×100μm のフイルムを用い、理研計器(株)製光弾性測定装置 P

[0023]

A-150により測定した。

【実施例1】9、9ーピス(4ーヒドロキシフェニル) フルオレン21.5部、ピスフェノールA2.47部、

48.5%苛性ソーダ水溶液23.8部及び蒸留水36 1部を撹拌器付き反応器に仕込み溶解した。これに塩化 メチレン162部を加え、混合溶液が20℃になるよう に冷却し、ホスゲン10.0部を40分で吹込んだ。そ の後反応液にp-tertープチルフェノール0.108部を 塩化メチレンに溶解した溶液で加え、48.5%苛性ソ ーダ水溶液2.98部およびトリエチルアミン0.05 部を加えて2時間撹拌を続けて反応を終了した。 反応終 了後反応液から下層のポリカーボネートの塩化メチレン 59~5モル%である。一般式 [1] で表される構造単 10 溶液を分液し、この溶液を塩酸水溶液、蒸留水によって 洗浄した後、塩化メチレンを蒸発除去させてポリカーボ ネートパウダーを得た。得られたパウダーの比粘度は 0.850であった。このパウダーを塩化メチレンに溶 解させてフィルムを製膜した。このものの全光線透過率 は89%、屈折率は1.636、光弾性係数は24×1 0-13 cm² /dyneであった。

[0024]

【実施例2】9、9ーピス(4ーヒドロキシフェニル) フルオレンを19.0部及びピスフェノールAを4.1 20 1 部使用する以外は実施例1と同様にしてパウダーを得 た。このパウダーの比粘度は0.863であった。この パウダーを実施例1と同様に成形し評価したところ全光 線透過率は89%、紐折率は1.631、光弾性係数は 30×10⁻¹³ cm² /dyneであった。

[0025]

【実施例3】9、9ーピス(4ーヒドロキシフェニル) フルオレンを12.6部及びピスフェノールAを8.2 3 部使用する以外は実施例1と同様にしてパウダーを得 た。このパウダーの比粘度は0.755であった。この パウダーを実施例1と同様に成形し評価したところ全光 線透過率は90%、屈折率は1.616、光弾性係数は 48×10⁻¹³ cm² /dyneであった。

[0026]

【比較例1】9、9-ピス(4-ヒドロキシフェニル) フルオレンを2、53部及びピスフェノールAを14. 8部使用する以外は実施例1と同様にしてパウダーを得 た。このパウダーの比粘度は1.024であった。この パウダーを実施例1と同様に成形し評価したところ全光 放送過率は90%、屈折率は1.592、光弾性係数は 74×10⁻¹¹ cm² /dyneであった。

[0027]

【比較例2】比粘度が0. 451のピスフェノールAポ リカーポネートパウダー [帝人化成(株) 製パンライト L-1260] を実施例 1 と同様に成形し評価したとこ ろ全光線透過率は90%、屈折率は1.589、光弾性 係数は83×10⁻¹³ cm² /dyneであった。

[0028]

【発明の効果】本発明のポリカーボネート樹脂は高屈折 率、低複屈折で且つ透明性にも優れるので光学レンズ、 50 フイルム、ディスク等の高屈折率、低複屈折性、透明性 a Sh

(5)

特開平6-25398

を要求される各種光学用途に極めて有用である。